日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日

Date of Application:

2004年 3月15日

出願番号

Application Number:

特願2004-072598

バリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願

番号

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is

JP2004-072598

出 願 人

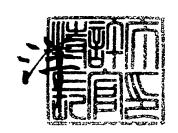
富士電機デバイステクノロジー株式会社

Applicant(s):

2005年 6月29日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【官規口】 17 訂湖 【整理番号】 03P01381 【提出日】 平成16年 3月15日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 $G11B \quad 5/64$ G11B 5/84 【発明者】 【住所又は居所】 神奈川県横須賀市長坂二丁目2番1号 富士電機アドバンストテ クノロジー株式会社内 【氏名】 渡辺 貞幸 【発明者】 【住所又は居所】 東京都品川区大崎一丁目11番2号 富士電機デバイステクノロ ジー株式会社内 【氏名】 酒井 泰志 【特許出願人】 【識別番号】 000005234 【氏名又は名称】 富士電機ホールディングス株式会社 【代理人】 【識別番号】 100088339 【弁理士】 【氏名又は名称】 篠部 正治 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 013099 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】

出物件の目録】 【物件名】 特許請求の範囲]

 【物件名】
 明細書

 【物件名】
 図面

 【物件名】
 要約書

 【句任系(4) 表見】

【包括委任状番号】 9715182

【盲热句】付矸胡小ツ郸四

【請求項1】

非磁性基体上に少なくとも下地層、磁気記録層、保護層及び潤滑剤層が順次積層されてなる垂直磁気記録媒体において、

前記下地層は、Ru、Rh、Os、IrまたはPtのうちから選ばれた少なくとも一つの元素からなり、

前記磁気記録層は、少なくともCo、Pt、CrおよびBを含有し、かつ酸化物または窒化物のうちの少なくとも一つを含有し、

前記磁気記録層の組成比は、Co、Pt、CrおよびBの総和に対してCrが2原子%以上、12原子%以下であり、Bが0.5原子%以上、5原子%以下であり、さらに前記酸化物および窒化物の総和が前記磁気記録層の4モル%以上、12モル%以下であることを特徴とする垂直磁気記録媒体。

【請求項2】

前記磁気記録層は、六方最密充填の結晶構造であって強磁性を有するCo、Pt、CrおよびBからなる結晶粒を、前記酸化物または窒化物のうちの少なくとも一つからなる非磁性の結晶粒界が取り巻く構造であること特徴とする請求項1に記載の垂直磁気記録媒体

【請求項3】

前記酸化物または窒化物が、Cr、Al、Ti、Si、Ta、Hf、Zr、YまたはCe のうちの少なくとも一つの元素の酸化物または窒化物であることを特徴とする請求項l またはl2 のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項4】

前記下地層の直下にシード層をさらに設けることを特徴とする請求項1ないし3のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項5】

前記非磁性基体と前記下地層の間に軟磁性裏打ち層をさらに設けることを特徴とした請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の垂直磁気記録媒体。

【請求項6】

非磁性基体上に少なくとも下地層、磁気記録層、保護層及び潤滑剤層が順次積層されてなる垂直磁気記録媒体において、

前記下地層をRu、Rh、Os、IrまたはPtのうちから選ばれた少なくとも一つの元素からなるターゲットを用いたスパッタリング法により形成し、

前記磁気記録層を、少なくともCo、Pt、CrおよびBを含有し、かつ酸化物または窒化物のうちの少なくとも一つを含有し、組成比が、Co、Pt、CrおよびBの総和に対してCrが2原子%以上、12原子%以下であり、Bが0.5原子%以上、5原子%以下であり、さらに前記酸化物および窒化物の総和が前記磁気記録層の4モル%以上、12モル%以下であるターゲットを用いてスパッタリング法により形成することを特徴とする垂直磁気記録媒体の製造方法。

【請求項7】

非磁性基体上に少なくとも下地層、磁気記録層、保護層及び潤滑剤層が順次積層されてなる垂直磁気記録媒体において、

前記下地層はRu、Rh、Os、IrまたはPtのうちから選ばれた少なくとも一つの元素からなり、

前記磁気記録層は、少なくともCo、Pt、CrおよびBを含有し、かつ酸化物または窒化物のうちの少なくとも一つを含有し、

前記磁気記録層の組成比は、Co、Pt、CrおよびBの総和に対してCrが2原子%以上、12原子%以下であり、Bが0.5原子%以上、5原子%以下であり、さらに前記酸化物および窒化物の総和が前記磁気記録層の4モル%以上、12モル%以下であることを特徴とする垂直磁気記録媒体を有する磁気記録装置。

【盲拟句】 奶刚盲

【発明の名称】垂直磁気記録媒体、その製造方法、および磁気記録装置

【技術分野】

[0001]

本発明は各種磁気記録装置に搭載される垂直磁気記録媒体、その製造方法、およびこの垂直磁気記録媒体を用いた磁気記録装置に関する。

【背景技術】

[00002]

磁気記録の高密度化を実現する技術として、従来の長手磁気記録方式に代えて、記録磁化が媒体面内方向に対して垂直な垂直磁気記録方式が注目されつつある。垂直磁気記録媒体は主に、硬質磁性材料の磁気記録層と、磁気記録層を目的の方向に配向させるための下地層、磁気記録層の表面を保護する保護層、そしてこの記録層への記録に用いられる磁気へッドが発生する磁束を集中させる役割を担う軟磁性材料の裏打ち層から構成される。軟磁性裏打ち層は、ある方が媒体の性能は高くなるが、無くても記録は可能なため、除いた構成となる場合もある。このような軟磁性裏打ち層が無いものを単層垂直磁気記録媒体(略して単層垂直媒体)、あるものを二層垂直磁気記録媒体(略して二層垂直媒体)と呼ぶ。垂直磁気記録媒体(略して垂直媒体)においても、長手磁気記録媒体と同様、高記録密度化の為には、低ノイズ化と高熱安定性を両立することが必要である。

[0003]

低ノイズ化は、磁性粒子を微細化すること、或いは磁性粒子間の磁気的な相互作用を小さくすることで実現される。磁性粒子サイズの影響を含み、かつその粒間相互作用の大きさを表す指標の一つとして、磁気クラスターサイズと呼ばれるものがある。磁気クラスターは複数の磁性粒子からなり、粒間相互作用が小さいほど磁気クラスターサイズが小さく、低ノイズ化のためには磁気クラスターサイズを低減しなければならない。ただし、磁気クラスターサイズを小さくすることは、その体積を小さくすることを意味し、いわゆる熱揺らぎの問題が生じる。すなわち、書き込んだ信号の劣化が起こり、データが消失する。これを克服するためには、磁気記録層の垂直磁気異方性定数Kuを大きくしなければならない。

従来の長手磁気記録媒体では、これまでにさまざまな磁気記録層の組成、構造及び非磁性下地層の材料等が提案されてきた。実用化されている磁気記録層は、Co、Crを有する合金(以下CoCr合金と略す)を用い、結晶粒界にCrを偏析させることにより、孤立した磁性粒子を得ている。CoCr合金を用いた例としては、例えば特許文献1が挙げられ、磁気記録層にCoCrPt-Xを用い、Crの濃度を12~26原子%とし、かつ粒界のCr濃度の比率を粒内の1.4倍以上と高めることにより偏析構造を形成している。その他、CoCrPtBOが用いられる例もある(例えば特許文献2参照。)。

[0004]

その他の磁気記録層材料としては、グラニュラー磁気記録層と呼ばれる、粒界相として 例えば酸化物や窒化物などの非磁性非金属の物質を用いた磁気記録層が提案されている(例えば特許文献3、4参照。)。

グラニュラー磁気記録層材料で偏析構造を実現するために、250~500℃で0.1~10時間の熱処理を行う例がある(例えば、特許文献5、6参照。)。最近では、CoCrPt-SiO2磁気記録層を用いたグラニュラー媒体が提案されており、熱処理を行わなくとも、偏析構造の形成を実現している(例えば、非特許文献1参照)。また、非特許文献1では、グラニュラー媒体は、従来のCoCr合金材料を磁気記録層とする媒体と比較して媒体ノイズが低減できることや、熱安定性の指標であるKuが大きい確認されており、将来有望な材料として期待されている。

【特許文献 1 】 特開 2 0 0 2 - 3 5 8 6 1 5 号公報

【特許文献2】特開平3-58316号公報

【特許文献3】米国特許第5679473号明細書

【特許文献 4 】 特開 2 0 0 1 - 1 0 1 6 5 1 号公報

【付訂文M J 】 付用 4 V V V − 3 V V 4 4 0 7 以 和

【特許文献 6】 特開 2 0 0 0 - 3 1 1 3 2 9 号公報

【非特許文献 1 】 オイカワ(T. Oikawa) 他、「CoPtCr-SiO2垂直記録媒体の微細構造と磁気特性(Microstructure and Magnetic Properties of CoPtCr-SiO 2 Perpendicular Recording Media)」、 アイイーイー トランザクションズオン マグネティックス(IEEE Transactions on Magnetics)、(米国)、2002年9月、第38巻、第5号、p. 1976-1978

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

発明者は、長時間・高温の加熱工程を必要とせず生産性に優れるため、垂直媒体の磁気記録層としてグラニュラー磁気記録層材料を研究し、特にCoPtCrーM(Mは酸化物、窒化物または酸化物と窒化物)グラニュラー垂直媒体の検討を行ってきた。グラニュラー垂直媒体においては、熱安定性確保の観点から、強磁性結晶粒となるCoPtCrの結晶性や配向性を高めること、低ノイズ化の観点からは、非磁性粒界層となる酸化物または窒化物による分離構造、すなわち偏析構造を形成することが重要である。

従来のグラニュラー構造を用いないCoCr合金では、粒界層においてCr濃度を高めて非磁性化させるために、20原子%前後の比較的高い濃度のCrが必要であった。一方、非磁性粒界層を酸化物または窒化物とするグラニュラー媒体においては、必ずしもCrを要しないと考えられる。ところが、発明者はCoPtCr-M系材料において、Crの役割に着目して検討を重ねた結果、Crの含有率を増すと、強磁性結晶粒間の磁気的に間相互作用が低減し、媒体ノイズを低減する効果があることが明らかとなった。ただしその反面、Kuが低下して熱安定性が劣化する結果、信号劣化が大きくなる傾向にあることの反面、Kuの低下を避けるためにCr量を低く抑える場合、分離構造を確保するために単純に非磁性粒界層の割合を増加させても、粒界層の領域が広がりすぎてしまるの内で常磁性化した粒子の割合が増加し、熱揺らぎの問題(熱安定性の劣化)が生じるという結果になる。従って、適度なCr量を含有した上で、Kuの低下を抑制し、かつ強磁性結晶粒間の磁気的な粒間相互作用を低減することが必要である。

[0006]

発明者は鋭意検討した結果、Cr量が増加した時にKuが低下する要因としては、Cr量を増加することにより強磁性結晶粒の結晶性及び配向性が劣化するためであり、特に、磁気記録層の初期成長領域(下地層がある場合には、下地層と磁気記録層の界面部分、約2nm)における劣化が大きく、これがその上に続く結晶成長を阻害するためであることが明らかとなった。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明は上述の問題に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、グラニュラー磁気記録層の初期成長領域の結晶性及び配向性を改善し、低ノイズと熱安定性の両立を果たし、媒体性能の向上、すなわち高記録密度化を実現することにある。

本発明は、非磁性基体上に少なくとも下地層、磁気記録層、保護層及び潤滑剤層が順次積層されてなる垂直磁気記録媒体において、前記下地層をRu、Rh、Os、IrまたはPtのうちから選ばれた少なくとも一つの元素から構成し、前記磁気記録層を、少なくともCo、Pt、CrおよびBを含有し、かつ酸化物または窒化物のうちの少なくとも一つを含有して構成し、前記磁気記録層の組成比は、Co、Pt、CrおよびBの総和に対してCrが2原子%以上、12原子%以下であり、Bが0.5原子%以上、5原子%以下であり、さらに前記酸化物および窒化物の総和が前記磁気記録層の4モル%以上、12モル%以下とすることを特徴とする。

[0008]

また、前記磁気記録層は、六方最密充填の結晶構造であって強磁性を有するCo、Pt

、しょめよびDがつなる和田位で、<u>制能</u>酸 Lity み后は 名 Lity ツ / つソプ な \ に ゼー ュからなる非磁性の結晶 粒界が取り 巻く構造であることが好ましい。

また、前記酸化物または窒化物が、Cr、Al、Ti、Si、Ta、Hf、Zr、YまたはCeのうちの少なくとも一つの元素の酸化物または窒化物であることが好ましい。

また、前記下地層の直下にシード層をさらに設けることが好ましい。

また、前記非磁性基体と前記下地層の間に軟磁性裏打ち層をさらに設けることが好ましい。

本発明は、垂直磁気記録媒体の製造方法であって、非磁性基体上に少なくとも下地層、磁気記録層、保護層及び潤滑剤層が順次積層されてなる垂直磁気記録媒体において、前記下地層をRu、Rh、Os、IrまたはPtのうちから選ばれた少なくとも一つの元素からなるターゲットを用いたスパッタリング法により形成し、前記磁気記録層を、少なくともCo、Pt、CrおよびBを含有し、かつ酸化物または窒化物の少なくとも一つを含有し、組成比が、Co、Pt、CrおよびBの総和に対してCrが2原子%以上、12原子%以下であり、Bが0.5原子%以上、5原子%以下であり、さらに前記酸化物および窒化物の総和が前記磁気記録層の4モル%以上、12モル%以下であるターゲットを用いてスパッタリング法により形成することを特徴とする。

[0009]

本発明は、磁気記録装置であって、非磁性基体上に少なくとも下地層、磁気記録層、保護層及び潤滑剤層が順次積層されてなる垂直磁気記録媒体において、前記下地層はRu、Rh、Os、IrまたはPtのうちから選ばれた少なくとも一つの元素からなり、前記磁気記録層は、少なくともCo、Pt、CrおよびBを含有し、かつ酸化物または窒化物のうちの少なくとも一つを含有し、前記磁気記録層の組成比は、Co、Pt、CrおよびBの総和に対してCrが2原子%以上、12原子%以下であり、Bが0.5原子%以上、5原子%以下であり、さらに前記酸化物および窒化物の総和が前記磁気記録層の4モル%以上、12モル%以下であることを特徴とする垂直磁気記録媒体を有する。

【発明の効果】

[0010]

以上のように、下地層をRu、Rh、Os、Ir、Pt或いはこれらの中から選ばれた少なくとも一つの元素からなる合金材料にて構成し、その直上に形成されるCoPtCrB-M系磁気記録層(Mは酸化物、窒化物または酸化物と窒化物)に含有されるCr、B、酸化物、窒化物の量を適切に設定することにより、高いKuと低ノイズを両立することが可能となる。

12原子%以下のCr濃度において、Bが5原子%以下の添加量であり、下地層が前記材料の場合は、Bが下地層の結晶粒上に優先的に配置し、強磁性結晶粒の核形成サイトになる。この結果、磁気記録層の成長初期から、良好な結晶性を実現する。添加量が上記範囲を超える場合は、BがMに含まれる酸素或いは窒素により酸化或いは窒化され、その役割を果たさず、逆に結晶性を劣化させる結果となる。このようなBの効果により、Crは12原子%以下で十分なノイズ低減効果があり、かつKuが低下することがない。このように、比較的低いCr濃度でノイズ低減効果をもたらすのは、Bが核形成サイトになり、Co結晶粒成長の起点になる結果、従来は粒内に存在していたCrの一部が粒界へ偏析するためである。すなわち、磁気記録層の初期成長領域での偏析構造が改善され、磁気クラスターサイズが低減するとともに磁気的な相互作用が低減する。このようにして、グラニュラー磁気記録層の低ノイズ、高い熱安定性を実現することが可能となるものである。

【発明を実施するための最良の形態】

$[0\ 0\ 1\ 1]$

以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。

図1は、本発明の垂直磁気記録媒体の第1の構成例を説明するための図で、2層垂直媒体の構成を有している。垂直磁気記録媒体は、非磁性基体1上に、軟磁性裏打ち層2、シード層3、下地層4、磁気記録層5、及び、保護層6が順次積層され、更に、保護層6の

上には個併則増しが沙风でALに傳収でALにいる。

また、図2は、本発明の垂直磁気記録媒体の第2の構成例を説明するための図で、単層垂直媒体の構成を有している。垂直磁気記録媒体は、非磁性基体11上に、複数層で構成されたシード層13、下地層14、磁気記録層15、及び、保護層16が順次積層され、更に、保護層16の上には潤滑剤層17が形成されて構成されている。シード層13は第1のシード層131、第2のシード層132から構成される。 本発明の垂直磁気記録媒体において、非磁性基体(非磁性基板)1、11としては、通常の磁気記録媒体用に用いられるNiPメッキを施したA1合金や強化ガラス、或いは結晶化ガラス等を用いることができる。また、基板加熱温度を100℃以内に抑える場合は、ボリカーボネイト、ボリオレフィン等の樹脂からなるプラスチック基板を用いることもできる。

[0012]

[0013]

シード層3、13は、下地層4、14の配向性を向上するために、下地層直下に形成することが好ましい層で、シード層は省略することも可能である。シード層は非磁性材料、 軟磁性材料を用いることができる。

シード層3、13の下層に軟磁性層裏打ち層を形成する場合は、軟磁性層裏打ち層の一部としての働きを担うことが可能な軟磁性材料がより好ましく用いられる。

軟磁性特性を示すシード層3、13の材料としては、NiFe, NiFeNb, NiFeB, NiFeCrなどのNi基合金や、Co或いは、CoB, CoSi, CoNi, CoFe等のCo基合金とすることができる。いずれの材料も、下地層4と同様、面心立方格子(fcc)或いは六方最密充填(hcp)の結晶構造をとることが好ましい。

[0014]

また、結晶格子整合性確保と結晶粒径制御などを機能分離する意味で、上記の軟磁性、非磁性材料のいずれかを積層して複数の層とし、例えば、第1のシード層131、第2のシード層132のように構成することも可能である。

第1のシード層131を構成する場合は、第2のシード層132を良好に形成するための材料を適宜選択可能であり、上述の材料に加えて、Ta、Ti、Cr、W、Vあるいはこれらの合金材料を用いることができる。これらは結晶構造であってよく、あるいは非晶質の構造とすることができる。

下地層4、14は前述のように、磁気記録層5、15の結晶配向性、結晶粒径および粒界偏析を好適に制御するために磁気記録層の直下に形成する非磁性の層であり、Ru、Rh、Os、IrまたはPtのうちから選ばれる一つの元素、あるいはRu、Rh、Os、Ir、Ptのうちから選ばれる二つ以上の元素からなる合金を用いる。これらの材料を用いた場合、磁気記録層に含まれるBが優先的に下地層の結晶粒上に配置し、磁気記録層の強磁性結晶粒の核形成サイトとなる。下地層の結晶構造としては、直上の磁気記録層の主成分であり六方最密充填(hcp)構造をとるCoのエピタキシャル成長を促進するため、格子整合性を考慮して、hcp構造若しくは、面心立方格子(fcc)構造であること

が対るしい。「地間の秩序は村に欧足とれるものとはないが、加敏性工力機能四回工業里産性の観点からは、磁気記録層の結晶構造制御のために必要とされる最小限の膜厚とすることが好ましく、下地層自体の結晶成長が充分得られる3nm以上が好ましい。

[0015]

磁気記録層5、15は、少なくともCo、Pt、CrおよびBを含有し、さらに酸化物または窒化物のうちの少なくとも一つを含有して構成される。

好ましくは、磁気記録層は、少なくともCo、Pt、CrおよびBを有する強磁性結晶粒と、これを取り巻く非磁性結晶粒界から構成される。非磁性結晶粒界は酸化物または窒化物のうちの少なくとも一つ、および強磁性結晶粒を構成する元素の一部で強磁性結晶粒から偏析した元素から構成される。

酸化物及び窒化物は磁性粒子であるCoと固溶せず、分離構造を形成し易い。すなわち、Co粒子同士が物理的に分離するため、粒間相互作用を小さくできる。なお、垂直媒体においては、従来の酸化物や窒化物を添加しないCoCr合金ではCrの偏析が起こり難く、Co粒子が分離した偏析構造を形成することが困難である。

[0016]

磁性粒子がCoのみでは異方性が小さく、熱安定性が不十分であるために、Ptを添加することにより垂直磁気異方性を高める。

粒間相互作用を低減するには、前述の通り酸化物或いは窒化物により、磁性粒子を物理的に分離することが有効である。しかし、単に粒界幅を広げた場合は単位面積あたりの磁性粒子数が低下する、すなわち」ピットに含まれる磁性粒子数が低下するため、これも熱安定性上好ましくない。従って、酸化物や窒化物で形成される粒界の幅が狭くとも、粒間相互作用を低減するために、粒間相互作用を低減させる効果のあるCrを添加する。

しかしながら、Crの添加は、その量を増加させるとKuが低下し、熱安定性は低下する。従って、Cr添加量増加によるKuの低下を抑制するために、Bを添加する。以上のようにして、低ノイズと熱安定性を両立することができる。

$[0\ 0\ 1\ 7\]$

磁気記録層の組成比は、Co、Pt、CrおよびBの総和に対してCrが2原子%以上、12原子%以下であり、Bが0.5原子%以上、5原子%以下とする。酸化物および窒化物の総和は磁気記録層の4モル%以上、12モル%以下とする。

組成比を上記の範囲とすることで、高いKuと低ノイズを両立することが可能となる。 Bの添加量が上記範囲であれば、下地層の結晶粒上に優先的に配置し、強磁性結晶粒の核 形成サイトになる。その結果、磁気記録層の成長初期から、良好な結晶性を実現する。B の添加量が5%より大きい場合、Bは、酸化物または窒化物に由来する磁気記録層内で化 合物とならずに微量に存在する酸素或いは窒素により酸化或いは窒化され、その役割を果 たさず、逆に結晶性を劣化させる結果となる。

Crを2原子%以上添加することにより、磁気クラスターサイズが低下してノイズ低減効果をもたらす。一方で、Cr添加量が12原子%を超えると、Kuが低下して熱的安定性が劣化する。Bの効果により、Crは12原子%以下の比較的低い濃度範囲でノイズ低減効果を示し、かつKuが低下することはない。このように、従来よりも低いCr濃度でノイズ低減効果をもたらすのは、Bが核形成サイトになり、Co結晶粒成長の起点になる結果、Bを添加しない場合には強磁性結晶粒内に存在していたCrの一部が結晶粒界へ偏析するためである。すなわち、磁気記録層の初期成長領域での偏析構造が改善され、磁気的な相互作用が低減する。

[0018]

Ptは、垂直磁気異方性を高めるために添加される。Pt量を高めるほとKuは大きくなるが、多すぎる場合はPtの結晶配向であるfcc構造が支配的になるため、逆にKuは低下する。従って、Ptの添加量は40原子%以下が好ましい。

強磁性結晶粒を構成する材料としては、この他に、本発明の趣旨を逸脱しない範囲でNi、Ta等の元素を適宜添加することが可能である。また、非磁性結晶粒界を構成する元素または酸化物、窒化物が微量に混在する場合を排除するものではない。

取し物、至し物は間切により升級性和明型介が心臓では進りる信仰にが固になるもので、Cr、Al、Ti、Si、Ta、Hf、Zr、YまたはCeのうちの少なくとも一つの元素の酸化物或いは窒化物が好ましい。磁気記録層のノイズ、熱安定性を両立するためには、添加量は磁気記録層に対して4モル%以上、12モル%以下とすることが必要である。添加量が4モル%未満の場合は強磁性結晶粒の分離が不十分となるため、Hcが低下し、ノイズが増加する。一方、12モル%を超える場合は、結晶粒径が例えば約4nm以下にまで微細化する結果、本来強磁性となるべき結晶粒のうちで常磁性化した粒子の割合が増加して、Hcが低下し、熱揺らぎの問題が生じる。

[0019]

磁気記録層はCo、Pt、CrおよびBからなるhcp構造の強磁性結晶粒を酸化物または窒化物から構成される非磁性結晶粒界が取り巻く構造とすることが好適である。このように構成することで、強磁性結晶粒相互間の磁気的相互作用を低減してノイズが一層低減する。

保護層6、16は、従来より使用されている保護膜を用いることができ、例えば、カーボンを主体とする保護膜を用いることができる。また、潤滑剤層7、17も、従来より使用されている材料を用いることができ、例えば、パーフルオロボリエーテル系の液体潤滑剤を用いることができる。なお、保護層の膜厚等の条件や、潤滑剤層の膜厚等の条件は、通常の磁気記録媒体で用いられる諸条件をそのまま用いることができる。

[0020]

以下に本発明の垂直磁気記録媒体の製造方法の実施例について説明する。なお、これらの実施例は、本発明の垂直磁気記録媒体の製造方法を好適に説明するための代表例に過ぎず、これらに限定されるものではない。

【実施例1】

[0021]

本実施例では、図2の構成の単層垂直媒体にてCr, B添加量を変化して作製した例について説明する。 非磁性基体 1 1 として表面が平滑な化学強化ガラス基板(例えはHOYA社製N-5 ガラス基板)を用い、これを洗浄後スパッタリング装置内に導入し、Taターゲットを用いてArガス圧5 mTorr下で非晶質のTaからなる第1 のシード層 1 3 1 を膜厚 1 0 n m で形成した後、非磁性のNi基合金であるNi6 5 Fe2 0 Cr1 5 ターゲット(下付の数字は原子%で表した組成比を示す。以下同様である。)を用い、Arガス圧 2 0 m Torr下で非磁性NiFeCrからなる第2 0 m Torr下でIr 地層 1 4 を膜厚 1 5 n m で成膜した。その後、9 3 モル%(Co8 5 -1 7 -1 7 -1 7 -1 8 -1 7 -1 8 -1 7 -1 8 -1 7 -1 8 -1 8 -1 9 -1 9 -1 9 -1 9 -1 9 -1 9 -1 9 -1 10 -1 10 -1 10 -1 10 -1 11 -1 12 -1 13 -1 16 -1 16 -1 17 -1 17 -1 18 -1 18 -1 18 -1 19 19 -1 1

[0022]

磁気記録層の成膜にはRFスパッタリングを用い、それ以外の各層は全てDCマグネトロンスパッタリング法により行った。また、基板の加熱処理は行っていない。

【実施例2】

[0023]

本実施例では、図1の構成の二層垂直媒体にてCr, B添加量を変化して作製した例について説明する。

 1 に四称にして、二相坐巴炑仲で比裂した。

【実施例3】

[0024]

本実施例では、図2の構成の単層垂直媒体にてSiN添加量を変化して作製した例について説明する。

磁気記録層としてCoPtCrB-SiN磁気記録層を形成する際、(100-z)モル%($Co_{75}Pt_{15}Cr_{7}B_3$)ー z モル%(SiN)ターゲットを用いて $z=2\sim14$ の範囲でSiN添加量を変化させたものについてそれぞれ作製すること以外は、全て実施1と同様にして、単層垂直媒体を作製した。

【実施例4】

[0025]

本実施例では、図1の構成の二層垂直媒体にてSiN添加量を変化して作製した例について説明する。

磁気記録層としてCoPtCrB-SiN磁気記録層を形成する際、(100-z)モル%($Co_{75}Pt_{15}Cr_{7}B_3$)-zモル%(SiN)ターゲットを用いて $z=2\sim14$ の範囲でSiN添加量を変化させたものについてそれぞれ作製すること以外は、全て実施 2 と同様にして、二層垂直媒体を作製した。

(下地層、Cr、B添加量の作用、効果)

実施例1、2の磁気記録媒体評価結果について述べる。実施例1の単層垂直媒体に関しては、磁気トルクメーターを用いて垂直磁気異方性定数Kuを求め、AC消磁後の媒体表面を磁気力顕微鏡(MFM)観察して得た画像より、磁気クラスターサイズを求めた。実施例2の二層垂直媒体に関しては、単磁極/GMRヘッドを用いてスピンスタンドテスターにて電磁変換特性を評価した。なお、単層垂直媒体のTaからなる第1のシード層、二層垂直媒体のCoTaZr軟磁性裏打ち層は共に非晶質の結晶構造をとるため、上層のNiFeCrシード層(または第2のシード層)、それに続くIr下地層、CoPtCrBーSiN磁気記録層の結晶配向や微細構造には影響を与えず、単層垂直媒体と二層垂直媒体のCoPtCrB-SiN磁気記録層の特性は一致していると考えてよい。

[0026]

第3図に、B濃度が0、0.5、3、5、7原子%それぞれにおける、KuのCr濃度依存性を示す。本発明に対する比較例にあたる、Bを添加しないB=0原子%の場合、Cr濃度の増加に伴い、単調にKuが低下する。一方、B=0.5、3、5原子%の場合、Cr濃度が12原子%以下の範囲では、Cr濃度の大きさによらずKu=5.0×106erg/cc以上という大きな値を示すが、Cr=12原子%より大きくなるとKuが低下し始める。このように、B添加により下地層表面に核形成サイトが形成され、強磁性結晶粒の結晶性が改善される結果、Kuは向上し、Cr濃度が12原子%以下の範囲では、Cr濃度に依存せず、その大きなKuを維持していることがわかる。ここで、B=7原子%の場合、B=0原子%の場合に比べKuが小さく、かつCr濃度に対する減少割合も大きい。これは、B添加量が大きすぎるために、SiN非磁性粒界成分に含まれる窒素によって窒化されるBが出現し始め、逆に強磁性結晶粒の配向を妨げる結果となることがわかる。

[0027]

第4図に、B濃度が0、0.5、3、5、7原子%それぞれにおける、磁気クラスターサイズのCr濃度依存性を示す。本発明に対する比較例にあたる、Bを添加しないB=0原子%の場合、Cr濃度の増加に伴い、単調に磁気クラスターサイズは低減するが、Cr濃度が少ない例えばCr=2原子%で磁気クラスターサイズは86nmと非常に大きい。B=0.5、3、5原子%の場合、Cr濃度増加により磁気クラスターサイズは低減する。この傾向はB=0原子%の場合と同様であるが、Cr濃度が少ない範囲でも磁気クラスターサイズが小さい点が異なる。例えば、B=3原子%の場合に、Cr=2原子%で磁気クラスターサイズは42nmと、B=0原子%の場合の半分以下である。このように、比較的低いCr濃度でも磁気クラスターサイズの低減効果をもたらすのは、Bが核形成サイ

下になり、しり和田や瓜木のになる和木、匹木は和田包門には正していたいエジーのが結晶粒界へ偏析するためである。すなわち、磁気記録層の初期成長領域での偏析構造が改善され、磁気的な相互作用が低減したためである。 B 量をさらに増加させた B=7 原子%の場合、B=0. $5\sim5$ 原子%の場合に比べ磁気クラスターサイズは大きく、4 9 ~6 2 n m という値である。これは、前述した通り、核生成サイトとならずに窒化した B により、初期成長領域の偏析構造が阻害されたためである。また、C r 濃度を増加させたときの磁気クラスターサイズの低減割合が非常に小さく、窒化された B が存在する場合は、C r の偏析が起こりにくいことがわかる。

[0028]

第3図での説明で述べたKu、及び第4図での説明で述べた磁気クラスターサイズの結果をまとめると、Bを添加し、かつ添加濃度が5原子%以下の場合、Cr濃度が12原子%以下の範囲で、 $Ku>5.0×10^6$ erg/ccと高熱安定性で、かつ磁気クラスターサイズが約20nmと非常に小さくすることが可能となる。すなわち、高熱安定性と低ノイズ化の両立が実現できることがわかる。

引き続いて、二層垂直媒体の電磁変換特性評価結果について述べる。線記録密度600 kFCI(kilo Flux Change per Inch)でのSNRを評価し たところ、SNRは磁気クラスターサイズと相関関係がみられ、磁気クラスターサイズが 小さいほど、SNRが高かった。例えば、Cr濃度12原子%でB濃度が0、0.5、3 、5、7原子%の場合のSNRは、それぞれ3.9、8.1、8.4、8.2、4.1 d Bであった。5原子%以下でBを添加した場合は、Bを添加しない場合に比べ、SNRは 4.0 d B 以上、すなわち倍以上の増加がみられた。さらに、線記録密度 100 k F C I で書き込んだ信号の経時変化を評価した。その結果、Kuが大きいか、或いは磁気クラス ターサイズが大きいほと、信号劣化の割合が小さい傾向にあり、中でもKu>5.0×1 0^berg/ccであるものの信号劣化は−0.01%/decade以下であり、信号 劣化は極めて小さかった。例えは、先にSNRの説明でも例に挙げたCr濃度12原子% でB濃度が0、0.5、3、5、7原子%の場合の信号劣化は、それぞれ、一0.12、 -0.002、-0.005、-0.004、-4.71%/decadeであった。先の SNRの結果と併せて考えると、5原子%以下のB添加の場合に、熱安定性に優れ、かつ 高SNRにも優れたものとなっていることがわかる。これらは、前述したのKu及び磁気 クラスターサイズの結果を反映したものになっていた。

[0029]

実施例1、2では、SiN濃度を7モル%一定とした例について説明したが、 $4\sim12$ モル%の範囲でも、同様なB添加の効果が得られた。すなわち、非磁性粒界成分の濃度が適度であり、強磁性を有する結晶粒を非磁性の結晶粒界が取り巻く偏析構造を形成する範囲であれば、B添加の効果を発揮することが可能である。また、Pt 量が変化しても、前述の傾向は変わらず、B添加の効果がみられた。

また、実施例 1、 2 において非磁性粒界成分はS i の窒化物の場合について説明したが、これをS i O 2 などの酸化物、或いはC r 、A 1 、T i 、T a 、H f 、Z r 、Y 、C e の酸化物或いは窒化物とした場合でも全く同様の効果を発揮することも確認している。

(酸化物、窒化物の作用、効果)

次に、実施例3、4の磁気記録媒体評価結果について述べる。実施例3の単層垂直媒体に関しては、振動試料型磁力計(VSM)を用いて得られたヒステリシスループより、保磁力Hcを求めた。実施例4の二層垂直媒体に関しては、単磁極/GMRヘッドを用いてスピンスタンドテスターにて電磁変換特性を評価し、線記録密度600kFCIでのSNRを求めた。第5図に、HcのSiN濃度依存性を示す。2~4モル%で急激にHcは向上し、その後8モル%前後で極大値を取り、12~14モル%で急激に低下する。SiN濃度が低過ぎる場合は、偏析構造が形成されず、Hcが低い。一方、SiN濃度が高すぎる場合は、結晶粒径が約4nm以下にまで微細化し、常磁性化した粒子の割合が増加し、熱揺らぎの影響によりHcが小さくなっている。本実施例においては、Hc>50000eの4~12モル%で良好な偏析構造を形成していることがわかる。電磁変換特性評価か

つ時にONAVOIN 版反に対するゑには、即型したロしい間間ら一おしていた。 OIR 農度が低い時にSNRが小さいのは、偏析構造の形成が不十分で磁気クラスターサイズが大きく、ノイズが大きいためであった。一方、SiNが大きいときにSNRが劣化するのは、熱揺らぎによる信号出力低下の影響が大きいためであった。このように、偏析構造を形成するには、まず非磁性粒界成分の濃度を最適化する必要があることがわかる。

[0030]

【図面の簡単な説明】

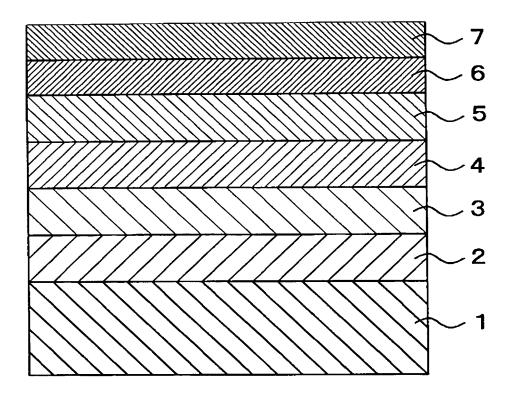
[0031]

- 【図1】本発明に係る二層垂直磁気記録媒体の断面模式図。
- 【図2】本発明に係る単層垂直磁気記録媒体の断面模式図。
- 【図3】 BおよびCr 濃度の変化による、垂直磁気異方性定数Kuの変化を説明するための図。
- 【図4】 BおよびCr濃度の変化による、磁気クラスターサイズの変化を説明するための図。
- 【図5】SiN濃度の変化による、保磁力Hcの変化を説明するための図。

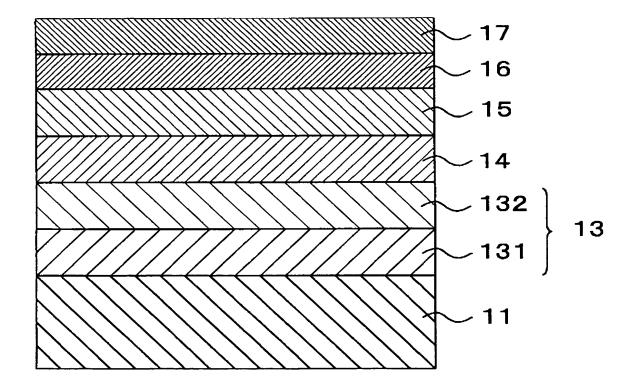
【符号の説明】

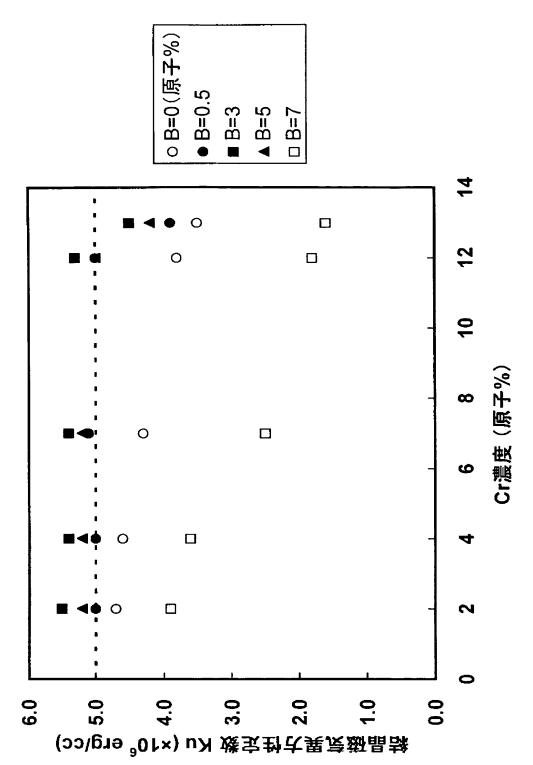
[0032]

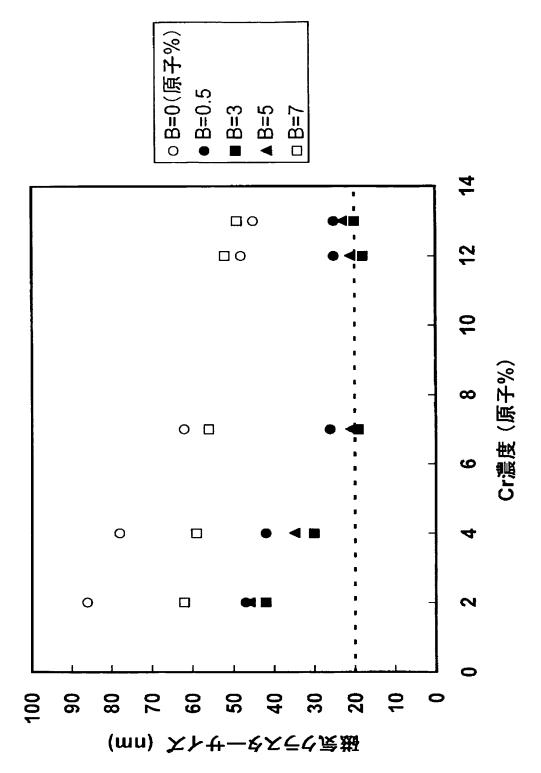
- 1、11 非磁性基体
- 2 軟磁性裏打ち層
- 3、13 シード層
- 4、14 下地層
- 5、15 磁気記録層
- 6、16 保護層
- 7、17 潤滑剤層
- 131 第1のシード層
- 132 第2のシード層

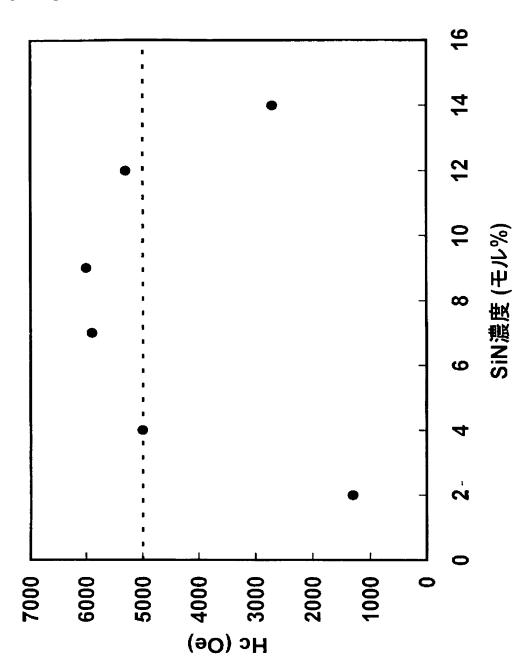


【図2】









【官拟句】女孙)官

【要約】

【課題】 低ノイズと高い熱安定性を両立した垂直磁気記録媒体を提供する。

【選択図】 図1

【盲规句】 山枫八白我久天畑

【整理番号】 03P01381

【提出日】平成17年3月3日【あて先】特許庁長官 殿

【事件の表示】

【出願番号】 特願2004-72598

【承継人】

【識別番号】 503361248

【氏名又は名称】 富士電機デバイステクノロジー株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】 100088339

【弁理士】

【氏名又は名称】 篠部 正治

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 247775 【納付金額】 4,200円

【提出物件の目録】

【包括委任状番号】 0315472

【物件名】 権利の承継を証明する書面!

【提出物件の特記事項】 特願2004-197775の出願人名義変更届に添付し

た譲渡証書を援用します

000005234 20031002 名称変更 591214022

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号富士電機ホールディングス株式会社50331002 新規登録

東京都品川区大崎一丁目11番2号 富士電機デバイステクノロジー株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS	
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
\square reference(s) or exhibit(s) submitted are poor quality	
Потнер.	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.